(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-301363 (P2002-301363A)

(43)公開日 平成14年10月15日(2002.10.15)

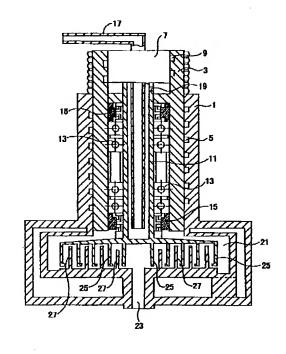
(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		テーマコード(参考)	
	19/18		B01J 19,	/18		4G075
B01F	7/16		B01F 7	/16	F	4G078
					J	
	7/26		7,	/26	Z	
B01J	3/00		B01J 3	/00	Α	
		審査請求	未請求 請求項	の数7 OL	(全 7 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特顧2001-109909(P2001-109909)	(71)出願人	300078822		
	•			西本 榮司		
(22)出顧日		平成13年4月9日(2001.4.9)		東京都品川区在	源1丁目17	番5号 シャル
			•	ムエバラ902号		
			(72)発明者	西本 榮司		
				東京都品川区在	主原1丁目17	番5号シャルム
				エパラ902号		
			(74)代理人	100073128		
				弁理士 菅原	一郎	
		•				
			,			
						息数質に続く

# (54) 【発明の名称】 汚染液体処理装置

# (57)【要約】

【課題】 攪拌子の高速回転により形成された超臨界条件 場を利用して汚染液体から有害化合物を除去するべく、 運転状態が安定でしかも全体としてコンパクトな装置を 提供する。

【解決手段】実質的に密閉構造の攪拌房室21内において同心状に相互離間配置された複数の直立攪拌円筒25を有してなる攪拌子を設け、該攪拌子に対向して同心状に離間した複数の直立抵抗円筒27を配置し、10,000~18,000rpmの速度で回転駆動すべく上記の攪拌子に駆動手段を連結し、有害化合物を含んだ汚染溶液と該化合物からの遊離基と結合し得る反応剤との混合溶液を攪拌房室内に導入する手段を設け、処理済み混合溶液を攪拌房室外に排出する手段を設け、かつ各抵抗円筒を隣接する内外の攪拌円筒間に離間配置した。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 実質的に密閉構造の損拌房室(21) と、攪拌房室内において同心状に相互離間配置された複数の直立攪拌円筒(25)を有してなる攪拌子と、攪拌房室内において攪拌子に対向して同心状に離間配置された複数の直立抵抗円筒(27)と、10,000~18,000rpmの速度で回転駆動すべく上記の攪拌子に連結された駆動手段と、有害化合物を含んだ汚染溶液と該化合物からの遊離基と結合し得る反応剤との混合溶液を攪拌房室内に導入する手段と、処理済み混合溶液を 10 攪拌房室外に排出する手段とを含んでなり、かつ各抵抗円筒が隣接する内外の攪拌円筒間に離間配置されていることを特徴とする汚染液体処理装置。

【請求項2】 抵抗円筒が静止状態であることを特徴と する請求項1に記載の装置。

【請求項3】 抵抗円筒が回転駆動されることを特徴と する請求項1に記載の装置。

【請求項4】 抵抗円筒の下端に内フランジが形成されていることを特徴とする請求項1~3のいずれかひとつに記載の装置。

【請求項5】 抵抗円筒に半径方向の透孔が形成されていることを特徴とする請求項1~3のいずれかひとつに記載の装置。

【請求項6】 抵抗円筒が攪拌円筒より低速で同方向に 回転駆動されることを特徴とする請求項3に記載の装 置。

【請求項7】 抵抗円筒が攪拌円筒と逆方向に回転駆動 されることを特徴とする請求項3に記載の装置。

# 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【産業上の利用分野】この発明は汚染液体処理装置に関するものであり、さらに詳しくは本出願人による特願2000-334436号に提案された技術、すなわち攪拌房室内に臨界条件場を形成することにより常態では化学的に反応しない化合物(例えばPCBなど)を含んだ汚染液体から該化合物の遊離基を引抜いて除去する装置、の改良に関するものである。

#### [0002]

【従来技術】この明細書において「有害化合物」とは人間の健康生活になんらかの形で害を及ばす化合物であっ 40 て、しかも常態では化学的に反応しない化合物を言う。 【0003】従来、常態において反応剤を加えただけでは化学的に反応しない有害化合物を反応させて無害化するには、つぎのような方法が一般的に採られてきた。

【0004】その第1は超臨界水酸化分解法と呼ばれる処理である。ここで超臨界水とは温度が374℃以上で圧力が22MPaを越える状態の水を言い、気体のように活発に運動して対象物(すなわち有害化合物)を分解する性質がある。実用的には温度が600℃で圧力がほば22MPaであることが要求される。

【0005】第2の方法はアルカリ触媒分解法と呼ばれるものである。有害化合物に水素供給物質、炭素系触媒およびアルカリ (例えば水酸化カリウム)を添加し、窒素雰囲気下常圧で300~350℃に加熱して、有害化合物の一部 (例えばPCBならば塩素)を除去するものである。

【0006】しかしこれらの無害化技術にあっては、高温高圧の条件下および/または窒素ガスの存在下で密閉処理を行う必要がある。このために高温高圧およびガスによる腐蝕に耐える堅牢な反応装置を必要とするばかりでなく、その保守管理および高度な処理制御技術が要求される。またこれらの理由からして、いずれもバッチ処理はできても、連続処理に不向きであるが故に、実用に供するには経済効率の観点から大きな難点があった。

【0007】かかる問題を解決すべく、前記の特願20 00-334436号にあっては、高速回転による遠心 作用を利用して攪拌房室内に超臨界条件場を形成するこ とにより汚染液体を処理する装置が提案された。

【0008】該装置にあっては、密閉構造の縦型損拌房室内において、2個以上の水平有孔撹拌子を上下に離間重複配置してある。該撹拌房室内には有害化合物を含んだ汚染液体と該化合物からの遊離基と結合し得る反応剤との混合溶液が導入される。上記の撹拌子は10,000~18,000rpmの速度で回転駆動されるようになっており、処理済みの混合溶液は撹拌房室から排出される。

【0009】上記の装置において撹拌子が高速で回転駆動されると、混合溶液と撹拌子表面との摩擦により高温(230~300℃以上)の熱が発生するとともに、遠の力作用により孔内および撹拌房室周壁付近の混合溶液が高度に圧縮されて非常な高圧(22MPa以上)となる。加えて撹拌子の高速回転に伴い混合溶液はベルヌーイの法則によりその圧力が大幅に降下し、キャビテーションにより多数の小気泡が発生する。これらの小気泡が撹拌子の高速回転に伴う剪断作用により弾ける。

## [0010]

【発明が解決しようとする課題】ところが前記の装置にあっては、回転軸の下端に複数の水平有孔攪拌子、具体的には円盤が取り付けてられており、しかも回転軸の上 端に駆動手段、具体的には駆動モーターが連結されており、その中間の上下位置で回転軸が軸受により支持されている。つまりボトムへビーの構造である。したがって攪拌子が高速回転した場合には振動などが発生し易く、非常に運転状態が不安定である。構成部品に僅かでも製造誤差がある場合には、特に振動が激しいものとなる。しかも攪拌房室内に複数の攪拌子を上下に重複して収容するが故に、装置全体として大型となるのを免れない。【0011】かかる従来技術の現状に鑑みてこの発明の目的は、攪拌子の高速回転により形成された超臨界条件50場を利用して汚染液体から有害化合物を除去するべく、

運転状態が安定でしかも全体としてコンパクトな装置を 提供することにある。

#### [0012]

【課題を解決するための手段】実質的に密閉構造の攪拌 房室内において同心状に相互離間配置された複数の直立 攪拌円筒を有してなる攪拌子を設け、該撹拌子に対向し て同心状に離間した複数の直立抵抗円筒を配置し、1 0,000~18,000rpmの速度で回転駆動すべ く上記の攪拌子に駆動手段を連結し、有害化合物を含ん だ汚染溶液と該化合物からの遊離基と結合し得る反応剤 10 との混合溶液を攪拌房室内に導入する手段を設け、処理 済み混合溶液を攪拌房室外に排出する手段を設け、かつ 各抵抗円筒を隣接する内外の攪拌円筒間に離間配置した ことを要旨とする。

### [0013]

【作用】上記の装置において撹拌子が高速で回転駆動されると、混合溶液と撹拌円筒表面との摩擦により高温(230~300℃以上)の熱が発生するとともに、遠心力作用により撹拌円筒と抵抗円筒との間の環状空間および撹拌房室周壁付近の混合溶液が高度に圧縮されて非 20 常な高圧(22MPa以上)となる。加えて撹拌円筒の高速回転に伴い混合溶液はベルヌーイの法則によりその圧力が大幅に降下し、キャビテーションにより多数の小気泡が発生する。これらの小気泡が撹拌円筒の高速回転に伴う剪断作用により弾ける。

# [0014]

【実施例】つぎに添付の図面に示す実施例によりさらに 具体的にこの発明について説明する。図1に示すのはこ の発明の処理装置の基本的な実施例である。縦型の外ケース1の上部内側にはやはり縦型の内ケース3が固嵌さ 30 れており、外ケース1の内ケース3との接触面には冷却 水を回流させるための螺旋導路5が形成されている。こ の螺旋導路5は図示しない適宜な冷却水の供給源(回流 駆動源であってもよい)に接続されている。

【0015】内ケース3の上部は外ケース1より上方に 突出しており、突出部分には駆動モーター7が固嵌され ている。この駆動モーター7はその出力回転数は10, 000~18,000rpmになるように設定されてい る。内ケース3と駆動モーター7との接触面には冷却水 を回流させるための螺旋導路9が形成されている。この 40 螺旋導路9も上記の冷却水の供給源に接続されている。 【0016】駆動モーター7の出力回転軸11は下方に 延在して、かつベアリング13を介して外ケース1によ り回転可能に支持されている。また内ケース3と回転軸 11との間にはケミカルシール15が介装されている。 【0017】回転軸11は中空筒状の構造であって、そ の下端は閉鎖されている。この回転軸11内には外部の 冷却水供給源に適宜接続された冷却水導入管17が閉鎖 下端付近まで同心状に離間して下方に延在している。導 入管17の上端付近には通水孔19が形成されており、

4 Lander a zine

ここを介して内ケース3内の駆動モーター7収容空間内 へ冷却水が流入するようになっている。

【0018】外ケース1の下部内には回転軸11の中心軸と同軸上に攪拌房室21が実質的に密閉構造に形成されている。この攪拌房室21は例えば上記中心軸についての円形または八角形などの横断面形状を有している。攪拌房室21の底壁中央には混合溶液の導入孔23が貫通形成されて、図示しない混合溶液の供給源に適宜接続されている。

【0019】 攪拌房室21への混合溶液の導入は、攪拌子の高速回転による遠心作用により生じた負圧により消極的に行ってもよく、接続路に設けたポンプにより積極的に行ってもよい。また処理済みの混合溶液は図示しない排出孔を介して適宜公知の方法により攪拌房室21から排出される。

【0020】 投拌房室21内において回転軸11の下端には投拌子が同心状に固定されている。この投拌子は上記中心軸について同心状に相互離間配置された複数の直立投拌円筒25を有している。したがって回転軸11が回転すると 投拌円筒25も中心軸について同期回転する。 図示の例では5個の投拌円筒25が設けられているが、 投拌円筒25の個数はこれに限定されるものではない。

【0021】 損拌房室21の底壁上には前記の撹拌子に対向して複数の直立抵抗円筒27が前記の中心軸について同心状に離間配置で固定されている。各抵抗円筒27は隣接する内外の損拌円筒25間に離間配置されている。つまり中心軸側から撹拌円筒→抵抗円筒→規拌円筒の順で撹拌円筒と抵抗円筒とが交互に相互離間して配置されている。もっともこれとは逆に中心軸側から抵抗円筒→撹拌円筒→抵抗円筒の順で配置してもよい。いずれにしても隣接する撹拌円筒25と抵抗円筒27間に超臨界条件場となるべき環状空間が画定されればよい。

【0022】上記の構成において損拌円筒25の下端は 攪拌房室21の底壁から若干離間するように、また抵抗 円筒27の上端は撹拌子の上壁より若干離間するよう に、それぞれ設定する。

【0023】ついで作用について説明する。処理に際してはまず混合溶液が中央の導入孔23から撹拌房室21 40 内に導入される。撹拌子の高速回転に伴う遠心作用により、混合溶液は一番内側の撹拌円筒25の下側の隙間を通って環状空間に流入する。この環状空間内で混合溶液は高速回転している撹拌円筒25に接触して遠心作用により外側に流れようとするが、隣接する外側の抵抗円筒27に妨げられて上に流れ、該抵抗円筒27の上側の隙間を通ってつぎの環状空間に流入する。この環状空間内で遠心作用により混合溶液はさらに外側に流れようとするが、隣接する外側の抵抗円筒27に妨げられて下に流れる。以上のプロセスを繰り返して混合溶液はつぎつぎ50と外側の環状空間に流入移動してゆく。

【0024】上記のような条件下で撹拌円筒25が高速 回転すると、混合溶液と攪拌円筒表面との摩擦により高 温 (230~300℃以上) の熱が発生する。これと並 行して高速回転による遠心作用により各環状空間内の混 合溶液が外側の抵抗円筒27に対して押圧圧縮されて非 常な高圧(22MPa以上)となる。 また最後には撹拌 房室21の周壁に対しても押圧圧縮される。

【0025】加えて撹拌円筒25の高速回転に伴い、混 合溶液はベルヌーイの法則によりその圧力が大幅に低下 し、キャビテーションにより多数の小気泡が発生する。 これらの小気泡が攪拌円筒の高速回転に伴う剪断作用に より弾けて、超音波を発生して混合溶液の高圧化を促進 する。

【0026】上記したような摩擦熱による高温と遠心作 用による高圧との相乗効果により撹拌房室内に、メカノ ケミカル効果によるラジカル引抜き反応が起きて、汚染 液体中の化合物の一部が遊離基となる。これと反応剤と が結合して化合物を無害化する。また小気泡が弾けるこ とにより超音波を発生し、これが上記のラジカル引抜き 反応を促進する。

【0027】かくして混合溶液の処理は完了し、攪拌房 室21の一番外側まで移動した処理済みの混合溶液は排 出孔を介して系外に排出される。

【0028】この発明は種々の有害化合物を含んだ汚染 液体の無害化に応用できるが、典型的な例としてPCB を含んだ汚染液体がある。この場合には反応剤として個 体ナトリウムを用いる。上記したようなラジカル引抜き 反応によりPCB中の塩素が遊離基となり、これがナト リウムと結合して食塩を生成する。すなわち有害化合物 であるPCBが無害な食塩に変換されるのである。した 30 がって処理済みの混合溶液はビフェニルと食塩を含んだ ものとなり、これを系外に排出しても人間の健康生活に 害を及ぼすことはない。

【0029】この発明の実験結果によれば処理済み混合 溶液中のPCB濃度をほぼ0.1ppmまで低減するこ とができた。通常濃度が0.5ppm以下は有害とはさ れなことを考えると、この発明による無害化はほぼ完全 なものであると言える。

【0030】その他にもこの発明の装置が処理対象とす る有害化合物としては、例えばトランスやコンデンサー 40 の液状絶縁油、廃油などの産業廃棄物がある。また汚染 土壌などの場合には適宜な前処理により液状化すること により、この発明の装置により処理を施すことが可能で

【0031】図1に示した実施例においては、複数の抵 抗円筒からなる抵抗子を撹拌子に対向した配置で外ケー ス1に固定してある。しかし前記のような超臨界条件場 となる環状空間内でのメカノケミカル効果を得るには基 本的には撹拌子と抵抗子との間に回転速度差があればよ い。そこで抵抗子を撹拌子と同方向に低速で回転させる 50 て設備コストが大幅に低減される。さらにプラント化し

ように構成してもよく、または抵抗子を撹拌子と逆方向 に回転させるように構成してもよい。

【0032】いずれの場合にも、抵抗子を外ケース1か ら切り離し、例えば外ケース1の下方に設けた駆動モー ターに連結する。この場合駆動モーターの出力軸は前記 の回転軸と同軸上に配置するのが望ましい。また外ケー ス1と該駆動モーターの出力軸との間には、適宜ベアリ ングやケミカルシールを介装する。

【0033】上記構成において、抵抗円筒は完全な円筒 10 状でもよいが、攪拌房室内における混合溶液の内側から 外側への移動を促進すべく、図2に示すように断続歯形 状あってもよい。この場合の断続歯の形状は図3に示す ような矩形歯形状であってもよく、図4に示すような変 形歯形状であってもよい。

【0034】また撹拌子は前記のように非常な高速で回 転するので、その際に生じる遠心作用により各抵抗円筒 27は外側に反れる傾向がある。このように抵抗円筒2 7が反れると、環状空間内の混合溶液が外側よりも下側 に流れてしまう。加えて抵抗円筒27の部位により反れ 20 の程度が異なると、高速回転中に振動が起き易く、運転 が不安定となる。

【0035】かかる抵抗円筒27の外側への反れを抑制 すべく、図5に示すように各抵抗円筒27の下端に内側 に突出する環状フランジ29を形成するのが望ましい。 **損拌円筒25の下端にこのようなフランジ29を設ける** ことにより、攪拌円筒25が外側に反れるには、フラン ジ29を円周方向に引き伸ばす必要がある。しかしフラ ンジ29はこの引伸し力に抵抗するので、攪拌円筒25 の反れが抑制される。

【0036】また攪拌円筒25の外側への反れの抑制策。 としては、図6に示すように攪拌子の上部を曲面形状と してもよい。すなわち該上部に同心状に複数の上方に向 いた湾曲条31を形成する。 撹拌子の高速回転により遠 心作用が働くと、撹拌円筒25そのものが外側に反れる 代りに、湾曲条31が平坦に延びようとする。

【0037】前記の断続歯と同様に攪拌房室内における 混合溶液の内側から外側への移動を促進すべく、各攪拌 円筒25には図7A~図7Dに示すように半径方向に透 孔を設けてもよい。

## [0038]

【発明の効果】この発明によれば、攪拌子の高速回転に より超臨界条件場を形成しているので、常温常圧下で連 続的に汚染液体の無害化処理が行える。また無害化処理 のために燃焼を利用したり、予め高温状態および/また は高圧状態を設定するものではない。したがって燃焼に 伴う副生成物の発生や、有害灰の発生もなく、環境保全 の点からしても完全な状態で無害化が行われる。

【0039】効率のよい連続処理が可能となるので、小 規模のプラントで大規模な処理が可能となる。したがっ

た場合に処理系が閉回路構造であるので、系外に排出されるものがない。

【0040】さらにプラントが小規模であるが故に、特に問題なく有害物質の保管場所の近くにプラントを設置することが容易である。したがって有害物質の搬送に伴う拡散の欠陥を効果的に回避できる。

【0041】さらに撹拌円筒を上下に重複配置してなく 撹拌子の重心も回転軸の支持部に近いので、高速回転に も拘わらず振動なども少なく、運転状態が安定化する。

【0042】 撹拌円筒が上下ではなく半径方向に重複し 10 ており、またその水平方向の占拠面積も先願の処理装置 における撹拌子のそれとほぼ同じであるので、装置全体 として構造的に小型となる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の処理装置の基本的実施例を示す一部 断面側面図である。

【図2】該装置において用いられる抵抗子の形状を示す 一部断面平面図である。

【図3】抵抗子の断続歯形状の一例を示す展開側面図である。

【図4】抵抗子の断続歯形状の他の例を示す展開側面図である。

【図5】 撹拌子の変形例を示す一部断面側面図である。 【図6】 撹拌子の他の変形例を示す一部断面側面図であ

【図6】 攪拌子の他の変形例を示す一部断面側面図であ る

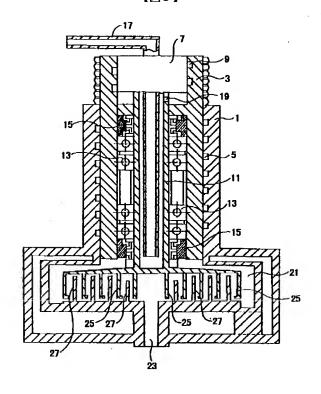
【図7】(A) 攪拌円筒の有孔構造の例を示す展開側面図である。

- (B) 攪拌円筒の有孔構造の例を示す展開側面図である。
- (C)攪拌円筒の有孔構造の例を示す展開側面図であ る.
- 10 (D) 攪拌円筒の有孔構造の例を示す展開側面図である。

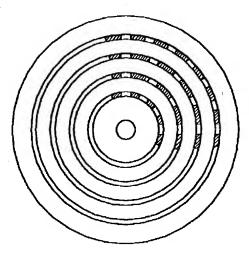
## 【符号の説明】

- 1 外ケース
- 3 内ケース
- 7 駆動モーター
- 11 出力回転軸
- 17 冷却水導入管
- 21 攪拌房室
- 23 混合溶液導入孔
- 20 25 攪拌円筒
  - 27 抵抗円筒

【図1】



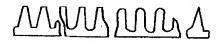
【図2】

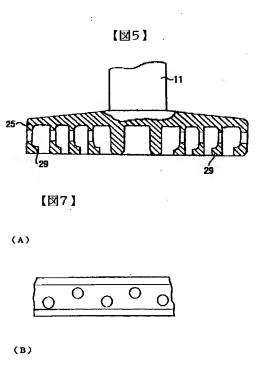


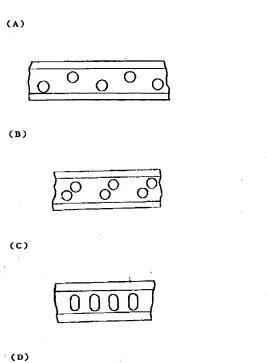
【図3】

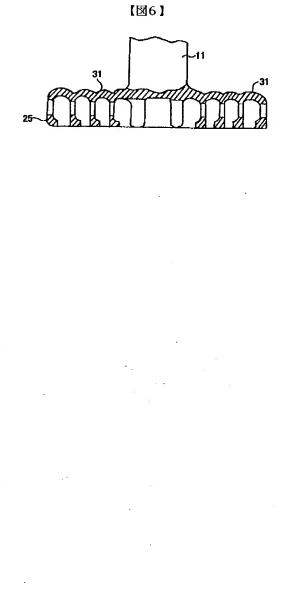


【図4】









フロントページの続き

(51) Int.Cl.<sup>7</sup> B O 1 J 3/04

識別記号

F I B O 1 J 3/04

テーマコード(参考)

F ターム(参考) 4G075 AA13 AA37 BA05 BB05 BD08 CA65 CA66 DA01 EA01 ED08 FA01 4G078 AA15 AB20 BA05 CA01 CA06 CA12 CA17 DA30 DB01 EA03 EA10